PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-264610

(43) Date of publication of application: 25.11.1991

(51)Int.CI.

B22F 9/12

B01J 19/08

322F 1/02

(21)Application number : **02-065419**

(71)Applicant : NOK CORP

(22)Date of filing:

15.03.1990

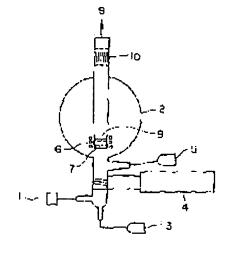
(72)Inventor: ANZAI HIROSHI

(54) MANUFACTURE OF SUPER FINE PARTICLES

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent joining among super fine particles and change in the quality caused by oxidation and contamination at the time of taking out these in the air by executing vapor phase growth to the super fine particles under plasma polymerizing atmosphere of organic monomer.

CONSTITUTION: The reaction vessel 2 is evacuated while causing carrier gas to flow into a reaction vessel 2 from a cylinder 3. By impressing electric field from high frequency electric source 4 to the carrier gas reduced with the pressure, the plasma is generated. At the same time, the organic monomer is introduced from a tank 5. Metal kind 8 in a crucible 7 heated with an induction coil 6 for heating is vaporized and also coated with the



plasma polymerized film. Successively, this is collected in a collecting system 10 at the vacuum evacuating system 9 side as the plasma polymerized film coated super fine particles. By this method, the surface protecting coating is formed to the super fine particles under keeping state at the time of developing.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩·日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-264610

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月25日

B 22 F 9/12 B 01 J 19/08 B 22 F 1/02 Z 7511-4K K 6345-4G B 7511-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

超微粒子の製造方法

②特 顧 平2-65419

20出 願 平2(1990)3月15日

切発明者 安斉

植 杨光 1111日33

神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 エヌオーケー株式会

社内

勿出 願 人 エヌ

エヌオーケー株式会社

東京都港区芝大門1丁目12番15号

四代 理 人 弁理士 吉田 俊夫

明細葉

1 発明の名称

超微粒子の製造方法

2 特許請求の範囲

1. 金属、合金または金属化合物から気相生成 法で超微粒子を生成させるに際し、有機物モノマ ーのプラズマ重合雰囲気中で超微粒子を気相生成 させることを特徴とする超微粒子の製造方法。

3 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は、超微粒子の製造方法に関する。更に 詳しくは、金属類からの気相生成法による超微粒 子の製造方法に関する。

(従来の技術)

金属、合金、金属化合物などの金属類を種々の 熱源によって蒸発させ、原子状態またはクラスタ 一状態となし、それがキャリヤーガスによって冷 却される過程で凝集し、超微粒子を形成する気相 生成法が従来から行われており、その際不活性ガ ス中で燕発させると金属超微粒子が、また反応性 ガス中で蒸発させると各種セラミックス超微粒子 がそれぞれ生成する。

このようにして行われる超微粒子の気相生成法においては、超微粒子の生成後期または指集時に超微粒子の扱面活性により粒子同志が合体したり、あるいは大気中に取り出されたときに酸化されたり、汚染されたりするという問題がみられる。

〔 発明が解決しようとする課題 〕

本発明の目的は、超微粒子同志の合体を防止しかつそれが大気中に取り出されたとき酸化、汚染などの変質を生じさせない超微粒子の製造方法を提供することにある。

〔 課題を解決するための手段 〕

かかる本発明の目的は、気相生成した超微粒子の表面を有機物モノマーのプラズマ重合膜で被覆することにより達成されることが見出された。

従って、本発明は超微粒子の製造方法に係り、 超微粒子の製造は、金属、合金または金属化合物 から気相生成法で超微粒子を生成させるに際し、 有機物モノマーのプラズマ重合雰囲気中で超微粒 子を気相生成させることにより行われる。

超微粒子形成原料となる金属としては、例えば
Fe、Co、Ni、Ag、Au、Sn、V、V、Cr、Mn、Ag、
Cu、Ptなどが、合金としては例えば Fe-Ni、
Fe-Co、Co-Niなどが、また金属化合物としては例
えば SiHa、TiC Qa、InC Qa、SiC Qa、Ag C Qa、
SnC Qa、VC Qa、MoC Qa、Fe(CO)a、Cr(CO)a、
Fe(CaHa)aなどがそれぞれ用いられる。

これらの金属銀を種々の熱源で加熱素発させ、 それを冷却して超微粒子を形成させ、同時にプラズマ重合膜を形成させる際に用いられるキャリヤーガスとしては、アルゴン、窒素、水素などの不活性ガスあるいはアルゴン-酸素混合ガス、水素-アンモニア-二酸化炭素混合ガスなどの反応性ガスが、それぞれ全圧約1~100Paで用いられる。反応性ガスの場合、例えばアルゴン-酸素混合ガスでは酸素の分圧が全圧の約5~50%のとき、FezOz、SnOz、InzOz、VOz、NoOz、CrOz、SiOz、A & z Oz などの金属酸化物(セ

- 3 -

電源4から電界を印加してプラズマを発生させ、 それと同時に有機物モノマータンク 5 から有機物 モノマーを導入すると、加熱用誘導コイル 6 によって加熱されたルツポ 7 内に収容されていた金属 類 8 は蒸発すると共にプラズマ重合膜によって被 復され、真空排気系 9 側の捕集系10でプラズマ重 合膜被覆組微粒子として捕集される。

プラズマ重合膜被覆形成に用いられる有機物モノマーとしては、例えばエチレン、アセチレン、ペンゼン、スチレン、メタン、エタン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メチルアクリレート、ヘキサメチルジシラン、テトラメチルジシロキサン、ペキサメチルジンロキサン、ビニルトリメチルシラン、クロロトリフルオロエチレンなどが用いられ、生成した超微粒子の表面に約20人以上の被膜を形成させる。

〔発明の効果〕

本発明方法においては、次のような効果が奏せられる。

(1)超微粒子は、それの生成時の状態のままで、

ラミックス) 超微粒子を、また水素-アンモニア混合ガスではアンモニアの分圧が全圧の約10%以上のとき、Fe.N、Si.N。、A.S.Nなどの金属窒化物(セラミックス) 超微粒子をそれぞれ生成させる。

この際の有機物モノマーのプラズマ宣合雰囲気中での超微粒子の気相生成は、次のようにして広応の超微粒子の気相生成は、次のようにし反応ない。O.ITorr程度に滅圧したものを真空排気し、O.ITorr程度に滅圧したものがある。を真然を印から電源がある。というでは、対して対して対した。というでは、対して対して対したが、対したが、対し、超微粒子を形成する。それを同時に、プラスで発生域内に対する。その表面はプラズマ宣合膜によって被数子の表面はプラズマ宣合膜によって被数子の表面はプラズマ宣合膜によって被置される。

図面の第1図は、本発明方法の一盤様の概要図であり、真空計1を備えた反応容器2内にキャリヤーガスボンベ3からキャリヤーガスを流しながら真空排気し、滅圧したキャリヤーガスに高周波

- 4 -

表面保護被覆を形成させることができる。

- (2) 形成された表面保護被覆は、超微粒子同志 の合体を防止しかつ大気中に取り出されても酸化 や汚染などの変質を起さない。
- (3)一般の気相法による超微粒子の生成では、 粒径のコントロールが殆んど不可能で、数100 Å 程度迄粒成長してしまうが、本発明方法によれば、 表面保護被覆膜が粒成長を抑える効果をも示すた め、金属類の蒸発速度とモノマーの流量とをコン トロールすることにより、数10~数100 Åの範囲 内で粒径をコントロールすることができる。この ような粒径範囲では、超微粒子の物性が粒径によっては大きく左右される。
- (4)機能性重合膜で表面被覆することにより、 超微粒子表面に種々の機能を付与することができる。

〔 実施例 〕

次に、実施例について本発明を説明する。 実施例1

第1回に示された装置を用い、まず装置内の全

- 6 -

混合ガス圧力を約10Paに制御する。混合ガスは、酸素分圧4Paのアルゴンガスで、それを約10mg/分の流量で流している。そこに、周被数13.56MHzの高周波を有効電力10Vで印加してプラズマ放電させ、その状態でスチレンモノマーガスを約5mg/分の流量で流しながらSnを蒸発させると、膜厚約20人以上のスチレンプラズマ重合膜で表面被覆された、粒径約100人以上のSn0a超微粒子が得られた。得られた超微粒子は合体せず、それぞれが孤立粒子として存在していた。また、その超微粒子は、TEH(透過型電子顕微鏡)観察および電子線回析により、不純物を含んでいないことが確認された。

実施例2

実施例1において、混合ガスの代わりに同圧のアルゴンガスを、スチレンモノマーガスの代わりに同量のエチレンモノマーガスを、またSnの代わりにFeをそれぞれ用いると、腹厚約20人のエチレンプラズマ重合膜で表面被覆された、粒径約100人のFe超微粒子が得られた。得られた超微粒子は

合体せず、それぞれが孤立粒子として存在していた。その超微粒子は、TEM概象、電子線回折および磁気的特性により、不純物を含んでいないこと、また大気中に取り出しても酸化されないことが確認された。

実施例3

第1図に示された装置を用い、まず装置内の全混合ガス圧力を約100Paに制御する。混合ガスは、アンモニア分圧22.5Pa、二酸化炭素分圧2.5Paの水素ガスで、それを約100mg/分の液量で流している。そこに、周波数13.56MHzの高周波を有効な力90Vで印加してプラズマ放電させ、その状態でエチレンモノマーガスを約50mg/分の流量で流しながらFe(CaHa)aを蒸発させると、膜厚約20人以上のエチレンプラズマ第合膜で表面被覆された、粒径約100人以上のFeaN超微粒子が得られた。得られた超微粒子は合体せず、それぞれが孤立粒子として存在していた。その超微粒子は、TEN観察、電子線回析および磁気的特性により、不純物を含んでいないこと、また大気中に取り出しても酸化

- 7 -

されないことが確認された。

4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明方法の一態様の概要図である。 (符号の説明)

2 · · · · · 反応容器

3・・・・・キャリヤーガスポンベ

4 · · · · · 高周波電源

5・・・・・有機物モノマータンク

7・・・・・ルッポ

8・・・・・溶融金属類

10 · · · · · 超微粒子捕集系

代理人

弁理士 吉田俊夫

第一図

- 8 -

